

△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				—		CHAMFER 一般面取		—		QUANTITY 個数	
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				—		FINISHING 仕上		—			
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点				—		DECENTRATION 偏芯		—			
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2				UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）				
△× 1	ホルト [®] 範囲追加	20.10.08	R. H.			OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15					—		VS-THV1.5-110C0/S-SWIR				
△× 1	Irisring表記追加	20.07.14	T. F.			OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1					SCALE	1 / 1	NAME	外 観 図 / D R A W I N G			
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			T. A.	H. M.	OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1									
				TOLERANCES A B C S													